(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-233047

(P2003-233047A) (43)公開日 平成15年8月22日(2003.8.22)

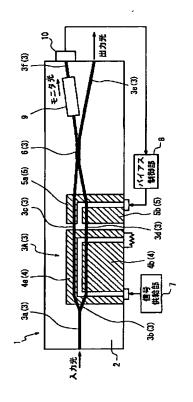
(51) Int. Cl. ⁷	識別記 号	F I	テーマコード (参考)
G02F · 1/035		G02F 1/035 2I	H047
G02B 6/12		1/03 502 21	Н079
G02F 1/03	502	G02B 6/12 H	
		審査請求 未請求 請求項の数5	OL (全19頁)
(21)出願番号 特願2002-31304(P2002-3130		(71)出願人 000005223	
		富士通株式会社	
(22) 出願日	平成14年2月7日(2002.2.7)	神奈川県川崎市中原区上小	、田中4丁目1番
		1 号	
		(72)発明者 土居 正治	
		神奈川県川崎市中原区上小	、田中4丁目1番
		1号 富士通株式会社内	
		(72)発明者 杉山 昌樹	
		神奈川県川崎市中原区上小	、田中4丁目1番
		1号 富士通株式会社内	
		(74)代理人 100092978	
		弁理士 真田 有	
`			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】光導波路デバイス及び光変調器

(57)【要約】

【課題】 光検出部として採用しうる部品の選択の幅が 広がるようにするとともに、モニタ光を正確、かつ確実 に検出できるようにし、さらにバイアス制御に用いるの に適正な強度のモニタ光が得られるようにする。

【解決手段】 電気光学効果を有する基板 2 と、基板上に形成される光導波路 3 と、光導波路に設けられる電極 4 と、光導波路から出力される光の一部をモニタ光として導くモニタ用光導波路 3 f と、モニタ用光導波路に設けられ、モニタ光を減衰させる減衰部 9 と、モニタ用光導波路を通じて導かれ、減衰部によって減衰されたモニタ光の強度を検出する光検出部 1 0 とを備える。



【請求項1】 電気光学効果を有する基板と、

前記基板上に直列に形成される複数のマッハツェンダ型 又は方向性結合器型の光導波路と、

1

前記複数の光導波路毎に独立して設けられる複数の電極

前記複数の光導波路から出射される光の強度をそれぞれ 独立して検出する複数の光検出部とを備えることを特徴 とする、光導波路デバイス。

に設けられる複数の導波路型カプラと、

前記複数の導波路型カプラの一方のポートに連結される 複数のモニタ用光導波路とを備え、

前記複数の光検出部が、それぞれ対応するモニタ用光導 波路を通じて導かれるモニタ光の強度を検出することを 特徴とする、請求項1記載の光導波路デバイス。

【請求項3】 電気光学効果を有する基板と、

前記基板上に直列に形成される第1, 第2マッハツェン ダ型光導波路と、

前記第1マッハツェンダ型光導波路に設けられ、クロッ 20 ク信号が供給される第1信号電極と、

前記第2マッハツェンダ型光導波路に設けられ、データ 信号が供給される第2信号電極と、

前記第1マッハツェンダ型光導波路に設けられ、バイア ス電圧を印加される第1バイアス電極と、

前記第2マッハツェンダ型光導波路に設けられ、バイア ス電圧を印加される第2バイアス電極と、

前記第1マッハツェンダ型光導波路から出力される光の 強度を検出する第1モニタPDと、

前記第2マッハツェンダ型光導波路から出力される光の 30 強度を検出する第2モニタPDとを備えることを特徴と する、光変調器。

【請求項4】 前記第1マッハツェンダ型光導波路又は 前記第2マッハツェンダ型光導波路の出力側に設けられ る3dBカプラと、

前記第1マッハツェンダ型光導波路又は前記第2マッハ ツェンダ型光導波路から出力される光のうち前記3dB カプラによって分岐された光をモニタ光として前記第1 モニタ P D 又は前記第 2 モニタ P D へ導くモニタ 用光導 波路と、

前記モニタ用光導波路を伝播するモニタ光を減衰させる 減衰部とを備えることを特徴とする、請求項3記載の光 変調器。

【請求項5】 電気光学効果を有する基板と、

前記基板上に形成される光導波路と、

前記光導波路に設けられる電極と、

前記光導波路から出力される光の一部をモニタ光として 導くモニタ用光導波路と、

前記モニタ用光導波路に設けられ、モニタ光を減衰させ る減衰部と、

前記モニタ用光導波路を通じて導かれ、前記減衰部によ って減衰されたモニタ光の強度を検出する光検出部とを 備えることを特徴とする、光導波路デバイス。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光通信に用いられ る光導波路デバイス及び光変調器に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、超高速・広帯域の光通信ネットワ 【請求項2】 前記複数の光導波路のそれぞれの出力側 10 ークシステムを実現するために、外部変調方式の光変調 器(外部変調器)に対する期待が高まっている。特に、 光信号の長距離伝送を可能とするために、広帯域での高 速変調特性及び耐分散特性に優れている、LiNbO。 (ニオブ酸リチウム, リチウムナイオベート; LN) を 用いたマッハツェンダ型(MZ)の光変調器(MZ型L

N光変調器) の開発が進められている。

【OOO3】このMZ型LN光変調器では、温度ドリフ トやDCドリフト等によって動作点が変動してしまうた め、これを補償するために、バイアス電圧を印加するよ うにしている。一般に、光変調器の出力側にモニタ用P D (フォトディテクタ, 光検出部)を設け、MZ型光導 波路の出力側のY分岐光導波路の分岐部分から放射され る放射光をモニタ光として検出し、これに基づいてバイ アス電圧を制御するフィードバック制御を行なうように している。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述の ように、モニタ光として放射光を用いる場合、放射光の 強度は弱いため、光強度の検出に用いるモニタ用PDと して感度の高いものを用いる必要があり、モニタ用PD の選択の幅が狭い。また、モニタ用PDによって検出さ れる信号の処理も制限されたものとなる。

【0005】このため、図18に示すように、MZ型光 導波路110の出力側に例えば3dB方向性結合器11 1を設け、この3dB方向性結合器111の出力側の一 のポートにモニタ用光導波路112を連結し、このモニ タ用光導波路112を通じて導かれるモニタ光の強度を 検出して、バイアス電圧のフィードバック制御に用いる ことも考えられる。

【0006】しかしながら、このような方法でモニタ光 を取り出すと、図19に示すように、モニタ光の強度が 出力光(信号光)の強度と同じになってしまうため、入 力光強度が大きい場合、モニタ光の強度としては大きす ぎて、モニタ用PDが壊れてしまう可能性がある。とこ ろで、最近では、クロック信号による変調とデータ信号 による変調とを直列に連結した2段のマッハツェンダ型 光変調器によって行なって、RZ(Returnto Zero)信号 を生成するRZ光変調器が提案されている。

【0007】このようなRZ光変調器では、例えば図2 O(A), (B) に示すように、2段のマッハツェンダ

型光変調器113,114のうち、後段に設けられるマ ッハツェンダ型光変調器114の出力側のY分岐光導波 路115の分岐部分から放射される放射光のみをモニタ 光としてモニタPD116によって検出して、これに基 づいて、2段のマッハツェンダ型光変調器113,11 4の双方のバイアス制御を行なうことが考えられる。

3

【0008】しかしながら、このような方法では、正確 なバイアス制御を行なうのは難しく、また、制御が複雑 になる。本発明は、このような課題に鑑み創案されたも ので、光検出部として採用しうる部品の選択の幅が広が 10 るようにするとともに、モニタ光を正確、かつ確実に検 出できるようにし、さらにバイアス制御に用いるのに適 正な強度のモニタ光が得られるようにした、光導波路デ バイス及び光変調器を提供することを目的とする。

【0009】また、バイアス制御を容易、かつ、正確に 行なえるようにすることも目的とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】このため、請求項1記載 の本発明の光導波路デバイスは、電気光学効果を有する 基板と、基板上に直列に形成される複数のマッハツェン 20 ダ型又は方向性結合器型の光導波路と、複数の光導波路 毎に独立して設けられる複数の電極と、複数の光導波路 から出射される光の強度をそれぞれ独立して検出する複 数の光検出部とを備えることを特徴としている。

【0011】特に、複数の光導波路のそれぞれの出力側 に設けられる複数の導波路型カプラと、複数の導波路型 カプラの一方のポートに連結される複数のモニタ用光導 波路とを備え、複数の光検出部が、それぞれ対応するモ ニタ用光導波路を通じて導かれるモニタ光の強度を検出 するように構成するのが好ましい(請求項2)。請求項 30 3記載の本発明の光変調器は、電気光学効果を有する基 板と、基板上に直列に形成される第1,第2マッハツェ ンダ型光導波路と、第1マッハツェンダ型光導波路に設 けられ、クロック信号が供給される第1信号電極と、第 2マッハツェンダ型光導波路に設けられ、データ信号が 供給される第2信号電極と、第1マッハツェンダ型光導 波路に設けられ、バイアス電圧を印加される第1バイア ス電極と、第2マッハツェンダ型光導波路に設けられ、 バイアス電圧を印加される第2バイアス電極と、第1マ ッハツェンダ型光導波路から出力される光の強度を検出 40 する第1モニタPDと、第2マッハツェンダ型光導波路 から出力される光の強度を検出する第2モニタPDとを 備えることを特徴としている。

【0012】特に、第1マッハツェンダ型光導波路又は 第2マッハツェンダ型光導波路の出力側に設けられる3 d Bカプラと、第1マッハツェンダ型光導波路又は第2 マッハツェンダ型光導波路から出力される光のうち3d Bカプラによって分岐された光をモニタ光として第1モ ニタPD又は第2モニタPDへ導くモニタ用光導波路 と、モニタ用光導波路を伝播するモニタ光を減衰させる 50 に、入力側光導波路3aがY分岐光導波路(分岐光導波

減衰部とを備えるものとするのが好ましい(請求項 4)。

【0013】請求項5記載の本発明の光導波路デバイス は、電気光学効果を有する基板と、基板上に形成される 光導波路と、光導波路に設けられる電極と、光導波路か ら出力される光の一部をモニタ光として導くモニタ用光 導波路と、モニタ用光導波路に設けられ、モニタ光を減 衰させる減衰部と、モニタ用光導波路を通じて導かれ、 減衰部によって減衰されたモニタ光の強度を検出する光 検出部とを備えることを特徴としている。

[0014]

【発明の実施の形態】以下、図面により、本発明の実施 の形態について説明する。

(第1実施形態の説明) まず、本発明の第1実施形態に かかる光導波路デバイスについて、図1~図10を参照 しながら説明する。

【0015】以下、本発明の光導波路デバイスを適用し て構成される光変調器について、図1を参照しながら説 明する。本光変調器は、ニオブ酸リチウム(リチウムナ イオベート, LiNbO₃; LN) を用いたマッハツェ ンダ型光変調器(MZ型LN光変調器)である。このよ うな光変調器は例えば光送信機に備えられる。

【0016】つまり、図1に示すように、本MZ型LN 光変調器1は、ニオブ酸リチウム結晶を結晶方位の2軸 方向にカット (2軸カット) して切り出されたニオブ酸 リチウム結晶基板 (LN基板) 2上に、マッハツェンダ 干渉計型(マッハツェンダ型)光導波路(MZ型光導波 路) 3Aを含む光導波路3を形成し、さらに、MZ型光 導波路3Aの近傍に、データ信号(主信号)を入力する 主電極4及びバイアス電圧を印加するバイアス電極5を 形成したものとして構成される。

【0017】なお、ここでは、基板2としてニオブ酸リ チウム結晶を用いているが、基板2は電気光学効果を有 するものであれば良く、例えばタンタル酸リチウム(L i TaO₂; LT) 結晶等の他の強誘電体結晶を用いる こともできる。ここで、LiNbO₃結晶やLiTaO₂ 結晶などの電気光学効果を有する基板を用いたMZ型L N光変調器1は、例えばLiNbOa結晶やLiTaO2 結晶等からなる基板上の一部に金属膜を形成し、熱拡散 させて光導波路を形成するか、又は、金属膜をパターニ ングした後に、安息香酸中でプロトン交換するなどして 光導波路を形成した後、光導波路の近傍に電極を設ける ことで形成される。

【0018】具体的には、例えば、LiNbO₃結晶を 基板に用いる場合、基板上にチタン膜(Ti膜)を所望 の光導波路形状に合わせてパターニングし、このように パターニングした状態で、1050℃で7~10時間加 熱して熱拡散させることによって、光導波路を形成す る。本実施形態では、光導波路3は、図1に示すよう

路) 3 b を介して分岐されて 2 つの平行な直線状光導波路 3 c, 3 d に連結され、さらにこれらの直線状光導波路 3 c, 3 d が 3 d B カプラ (導波路型カプラ) 6 を介してそれぞれ出力側光導波路 3 e 及びモニタ用光導波路 3 f に連結されるように形成されている。なお、 Y 分岐光導波路 3 b, 直線状光導波路 3 c, 3 d, 3 d B カプラ 6 によってM Z 型光導波路 3 A が構成される。

【0019】ここでは、3dBカプラ6は、導波路型の 光カプラ(導波路型カプラ)として形成されている。こ の3dBカプラ6としては、例えば対称型のものが用い 10 られ、一般的には導波路型の方向性結合器型カプラ (3 dB方向性結合器)が用いられる。より好ましくは、波 長依存性の少なく、歩留まりの良い交差導波路型カプラ (3dB交差導波路型カプラ)を用いる。

【0020】このように、本実施形態にかかる光変調器 1は、1つのMZ型LN光変調器3Aと、1つの3dB カプラ6とを1チップ内に一体に集積化した構造となっている。また、主電極4は、図1に示すように、一部が MZ型光導波路3Aを構成する一方の直線状光導波路3 cと重なるように設けられた信号電極4aと、一部がM 20 Z型光導波路3Aを構成する他方の直線状光導波路3d と重なるように設けられた接地電極4bとを備えるものとして構成される。この主電極4を構成する信号電極4aには、データ信号(主信号)を供給するデータ信号供給部(信号供給部)7が連結されている。

【0021】そして、主電極4にデータ信号供給部7からデータ信号を供給して、直線状光導波路3c,3dにデータ信号に応じた電圧(データ信号電圧)を印加することで、直線状光導波路3c,3dの屈折率を変化させる。これにより、直線状光導波路3c,3dのそれぞれを伝播する光に位相差を生じさせ、これらの位相差の生じた光を3dBカプラ6で合波干渉させることで、出力側光導波路3eを介して、データ信号に応じて変調された出力光(変調信号)が出力されるようにしている。

【0022】なお、本実施形態では、図1に示すように、信号電極4aの一方の端部(出力側端部,終端)と接地電極4bの一方の端部(出力側端部,終端)とを抵抗(終端器)で接続することで進行波電極とし、信号電極4aの他方の端部(入力側端部)と接地電極4bの他40方の端部(入力側端部)とに接続されるデータ信号供給部7(電源回路や駆動回路を含む)を介してデータ信号としてのマイクロ波(マイクロ波信号,高周波,高周波信号)を供給して、これに応じた電圧が直線状光導波路3c,3dに印加されるようにしている。このように、本光変調器1は、高速で駆動することができるようになっている。

【0023】特に、主電極4の断面形状を変えることで (チップ) 1の出力端まで延びている。また、モニタ月直線状光導波路3c,3dの実効屈折率を調節し、直線 光導波路3fには、後述するように、減衰部9が設ける状光導波路3c,3dを伝播する光と、主電極4に供給 50 れている。そして、モニタ用光導波路3fの端部には、

されるマイクロ波の速度とを整合させることで、広帯域の光応答特性を得ることができるようになる。また、バイアス電極5は、一部がMZ型光導波路3Aを構成する一方の直線状光導波路3cと重なるように設けられた電極5aと、一部がMZ型光導波路3Aを構成する他方の直線状導波路3dと重なるように設けられた接地電極5bとを備えるものとして構成される。このバイアス電極5には一般的にバイアス制御部(例えばバイアス制御回路)8が接続される。

【0024】そして、バイアス電極5にバイアス制御部8を通じてバイアス電圧(DC電圧)を供給することで、光導波路3c,3dに対してバイアス電圧(DC電圧)が印加されるようになっている。ここでは、後述するように、バイアス制御部8によって、モニタ光の強度に基づいてバイアス電圧を制御するフィードバック制御を行なうことで、MZ型LN光変調器1の動作点電圧の変動を補償する。

【0026】このため、本光変調器1は、主電極4及びバイアス電極5と基板2との間に、基板2の厚さと比べて厚さの薄いバッファ層を積層したものとして構成される。なお、本実施形態では、主電極4,バイアス電極5は、いずれも1つの信号電極を有するシングル電極とし、光変調器1をシングル駆動型の光変調器として構成しているが、これに限られるものではない。例えば、駆動電圧を低減するためには、2つの信号電極を有するデュアル電極とし、デュアル駆動型の光変調器として構成すれば良い。

【0027】ところで、本実施形態にかかる光変調器1では、図1に示すように、MZ型光導波路3Aの出力側には3dBカプラ6が設けられており、この3dBカプラ6の出力側の一のポートに出力側光導波路(信号用光導波路)3eが連結されている。一方、本実施形態にかかる光変調器1では、図1に示すように、3dBカプラ6の出力側の他のポートにはモニタ用光導波路3fが連結されており、このモニタ用光導波路3fは、光変調器(チップ)1の出力端まで延びている。また、モニタ用光導波路3fには、後述するように、減衰部9が設けられている。そして、モニタ用光導波路3fの端部には、

モニタPD(フォトディテクタ、バイアス制御用モニタPD、光検出部)10が設けられている。これにより、MZ型光変調器1で変調された出力光のうち、出力側光導波路3eの相補信号として、3dBカプラ6によってモニタ用光導波路3fに導かれ、減衰部9で減衰された後、モニタ光の強度がモニタPD10によって検出されるようになっている。

【0028】また、図1に示すように、モニタPD10 曲がり導波路8をモニタ光として、バイアス電圧の制御を行なうためのバイアス制御部 10 にしても良い。たモニタ光の強度信号がバイアス制御部8へ送られるようになっている。そして、バイアス制御部8が、モニタ光の強度に基づいてバイアス電圧(DCバイアス電圧)を制御するフィードバック制御を行なうようになっている。つまり、バイアス制御部8は、モニタPD10によって検出された検出値が目標値に近づくように、バイアス電圧のフィードバック制御を行なうようになっている。これにより、光変調器1の動作点電圧の変動が補償 あるという利点されることになる。

【0029】ところで、上述のように、MZ型光導波路3Aの出力側に3dBカプラ6を設け、この3dBカプラ6に連結されるモニタ用光導波路3fを介してモニタ光を取り出す場合、モニタ光の強度が出力光(信号光)の強度と同じになってしまうため、モニタ光の強度としては大きすぎ、例えば入力光の強度が大きい場合には、モニタPD10に過大電流が流れてしまい、壊れてしまう場合がある。

【0030】そこで、本実施形態では、モニタ光の強度を適正に調節できるようにすべく、図1に示すように、モニタ用光導波路3fに、モニタ光の出力(パワー)を 30 減衰させる減衰部9が設けられている。これにより、減衰部9によってモニタ光の出力を減衰させ、モニタ光の出力をそニタ用PD10の感度に応じた適正なものにすることができるようになっている。このため、モニタ用PD10では、モニタ用光導波路3fを通じて導かれ、減衰部9によって減衰されたモニタ光の強度が検出されることになる。

【0031】以下、減衰部9の具体的な構成例について、図2~図9を参照しながら説明する。

(1)減衰部9を、図2に示すように、曲率半径を小さくした曲がり導波路9a(導波路型減衰器)によって構成する。具体的には、図2に示すように、3dBカプラ6のポートから基板2の端面2Aへ向けて直線状に延びる光導波路3gを形成し、この直線状光導波路3gに連なるように、直線状光導波路3gよりも所望の大きさだけ曲率半径を小さくした曲がり導波路9aを形成すれば良い。この場合、直線状光導波路3gと、曲がり導波路9aとからモニタ用光導波路3fが構成される。

【0032】このように、モニタ用光導波路9を、曲率 め、モニタ用光導波路3fを構成する1:Nカプラ9c 半径の小さい曲がり導波路9aによって構成すれば、モ 50 の一方のポートに連なる光導波路9caを導かれるモニ

ニタ用光導波路 9 をモニタ光が伝播する際に曲がり損が 生じるため、モニタ用光導波路 9 を導かれるモニタ光の 出力が減衰されることになる。ここで、減衰部 9 を、曲 率半径を小さくした曲がり導波路 9 a によって構成する 場合、図 2 に示すように、曲がり導波路 9 a の端部から 出射される導波光をモニタ光としてモニタ P D 1 0 によって検出するようにしても良いし、図 3 に示すように、 曲がり導波路 9 a の曲がった部分から放射される放射光 をモニタ光としてモニタ P D 1 0 によって検出するよう にしても良い。

【0033】特に、図2に示すように、曲がり導波路9 aを通じて導かれる導波光をモニタ光として用いる場合 には、モニタPD10は感度の低いものを用いることができ、コストを低く抑えることができるという利点がある。一方、図3に示すように、モニタ光として放射光を用いる場合には、モニタPD10は感度の高いものを用いる必要があるが、取り付けの際の位置合わせは容易であるという利点がある。

(2)減衰部9を、図4に示すように、2つ以上の分岐 光導波路(複数の分岐光導波路,多分岐光導波路,導波 路型減衰器)9bによって構成する。

【0034】具体的には、図4に示すように、3dBカプラ6のポートから基板2の端面2Aへ向けて直線状に延びる光導波路3gを形成し、この直線状光導波路3gに連なるように、2つ以上の分岐光導波路9bを形成すれば良い。この場合、直線状光導波路3gと、2つ以上の分岐光導波路9bのうちの一の分岐光導波路9baとからモニタ用光導波路3fが構成される。

【0035】このように、モニタ用光導波路3fを、2つ以上の分岐光導波路9bを備えるものとして構成すれば、それぞれの分岐光導波路9bでモニタ光の一部が分岐されるため、モニタ用光導波路3fを構成する一の分岐光導波路9baを導かれるモニタ光の出力が減衰されることになる。

(3)減衰部9を、図5に示すように、1:Nの所定の 分岐比で分岐する1:Nカプラ(導波路型カプラ,導波 路型減衰器)9cによって構成する。

【0036】具体的には、図5に示すように、3dBカプラ6のポートから基板2の端面2Aへ向けて直線状に延びる光導波路3gを形成し、この直線状光導波路3gに連なるように、導波路型の1:Nカプラ(導波路型カプラ)9cを形成すれば良い。この場合、直線状光導波路3gと、1:Nカプラ9cの一方のポートに連なる光導波路9caとからモニタ用光導波路3fが構成される

【0037】このように、モニタ用光導波路3fを、1:Nカプラ9cを備えるものとして構成すれば、1:Nカプラ9cによってモニタ光の一部が分岐されるため、モニタ用光導波路3fを構成する1:Nカプラ9cの一方のポートに連なる光道波路9caを導かれるモニ

タ光の出力が減衰されることになる。

(4)減衰部9を、図6,図7に示すように、モニタ用 光導波路3fの端部付近に設けられるビーム拡大部(導 波路型減衰器) 9 dによって構成する。

【0038】ここで、ビーム拡大部9dは、例えば図6 に示すように、基板2の端面2A(又は、モニタ光を基 板2の側面から出射させる場合は基板の側面)から所定 距離の位置に形成されたモニタ用光導波路 3 f の端部に よって構成すれば良い。なお、所定距離は、モニタPD 10の感度などを考慮して設定すれば良い。ここでは、 モニタPD10は基板2の端面2Aから離れた位置に設 けているが、基板2の端面2Aに取り付けるようにして も良い。

【0039】このように、ビーム拡大部9dを、モニタ 用光導波路3 f を途中で断線させることによって形成す れば、モニタ用光導波路3fの端部からモニタ光が放射 され、基板2の端面2Aから出射されるモニタ光のビー ム径が大きくなり、モニタ光の出力が減衰されることに なる。また、ビーム径が大きくなるため、モニタPD1 0を設ける位置のトレランスを大きくすることもでき る。

【0040】また、ビーム拡大部9dは、例えば図7に 示すように、モニタ用光導波路3fの端部を2分岐させ ることによって構成しても良い。つまり、3dBカプラ 6のポートから基板2の端面2Aへ向けて直線状に延び る光導波路3gを形成し、この直線状光導波路3gに連 なるように、2分岐光導波路3hを形成すれば良い。こ の場合、直線状光導波路3gと、2分岐光導波路3hと からモニタ用光導波路3 f が構成される。ここでは、モ ニタPD10は基板2の端面2Aから離れた位置に設け 30 ているが、基板2の端面2Aに取り付けるようにしても 良い。

【0041】このように、ビーム拡大部9dを、モニタ 用光導波路3fの端部を2分岐させることによって構成 すれば、モニタ光が2分岐光導波路3hで分岐され、分 岐されたそれそれの光導波路からモニタ光が出射される ことになるため、モニタ光の出射領域が広がり、モニタ 光の出力が減衰されることになる。また、モニタ光の出 射領域が広がるため、モニタPD10を設ける位置のト レランスを大きくすることもできる。

(5)減衰部9を、上述の各減衰方法を任意に組み合わ せたものとして構成する。

【0042】つまり、例えば図8に示すように、曲率半 径を小さくした曲がり導波路9aを設けるとともに、モ ニタ用光導波路3 f の端部を基板2の端面2Aから所定 距離の位置となるように途中で断線させるようにして、 減衰部9を構成する。また、例えば図9に示すように、 2つ以上の分岐光導波路9bを設けるとともに、モニタ 用光導波路3fの端部を基板2の端面2Aから所定距離 の位置となるように途中で断線させるようにして、減衰 50 て、図11~図17を参照しながら説明する。本実施形

部9を構成する。このように、上述の各減衰方法を組み 合わせることによって、モニタ光の出力が大きい場合で あっても、確実に減衰させることができるようになる。 【0043】このように、光変調器1のモニタ用光導波 路3fに減衰部9を設けると、図10に示すように、出 力側光導波路3eから出射される出力光の出力よりもモ ニタ光の出力を低く抑えることができるようになる。し たがって、本実施形態にかかる光導波路デバイスとして の光変調器1によれば、マッハツェンダ型光導波路3A 10 の出力側を3dBカプラ6とし、この3dBカプラ6の 出力側の一のポートに連結される光導波路をモニタ用光 導波路3fとして、モニタ光を取り出す場合に、モニタ 用光導波路3 f に減衰器9が設けられているため、モニ タ光の強度をモニタ P D 1 0 の感度に応じた適正な強度 に調節することができる。

【0044】このため、本光導波路デバイス(光変調 器)によれば、モニタ光を正確、かつ確実に検出でき、 採用しうるモニタPD10の選択の幅が広がり、また、 バイアス制御に用いるのに適正な強度のモニタ光が得ら 20 れるという利点がある。なお、上述の実施形態では、本 発明にかかる光導波路デバイスをマッハツェンダ型の光 変調器1に適用しているが、これに限られるものではな く、例えば方向性結合器型光導波路を備える光変調器等 の他の導波路構造の光変調器にも適用することができ

【0045】また、上述の実施形態では、本発明にかか る光導波路デバイスを光変調器に適用した場合について 説明したが、光導波路デバイスはこれに限られるもので はなく、本発明は例えば光スイッチ等の他の光導波路デ バイスに適用することができる。また、上述の実施形態 では、光変調器から出力される出力光の一部をモニタ光 として取り出し、このモニタ光の強度を検出して、バイ アス電圧のフィードバック制御を行なうようにしている が、これに限られるものではなく、例えば、検出された モニタ光の強度を、信号供給部(電源回路,駆動回路を 含む)によって印加される電圧のフィードバック制御に 用いるものであっても良い。

【0046】さらに、上述の実施形態では、光変調器を 主電極4とバイアス電極5とを備えるものとして構成し ているが、これに限られるものではなく、例えば主電極 4のみを備えるものとして構成し、主電極4に、データ 信号を供給するとともに、バイアス電圧を印加するよう に構成しても良い。

(第2実施形態の説明) 次に、本発明の第2実施形態に かかる光導波路デバイスについて説明する。

【0047】以下、本発明の光導波路デバイスを適用し て構成されるRZ光変調器 [入力光に対してクロック信 号とデータ信号を与えてRZ (Return to Zero) 信号を 生成する光変調器(クロック変調型光変調器)]につい

態にかかるRZ光変調器は、例えば長距離光伝送システムにおける光送信器として用いられる。

【0048】本実施形態では、図11に示すように、R Z光変調器20は、ニオブ酸リチウム(リチウムナイオベート, LiNbO3; LN)を用いた2段のマッハツェンダ型光変調器(MZ型LN光変調器)21,41を備えるものとして構成される。つまり、RZ光変調器20は、図11に示すように、ニオブ酸リチウム結晶を結晶方位のZ軸方向にカット(Z軸カット)して切り出されたニオブ酸リチウム結晶基板(LN基板)22上に、マッハツェンダ型の第1光導波路(以下、第1光導波路という)23,マッハツェンダ型の第2光導波路の形成し、第2光導波路という)24を含む光導波路を形成し、さらに、第1光導波路23の近傍に第1電極(主電極)25及び第1バイアス電極26を形成し、第2光導波路24の近傍に第2電極(主電極)27及び第2バイアス電極28を形成したものとして構成される。

【0049】なお、RZ光変調器20の前段側に設けられる第1光導波路23,第1電極25,第1バイアス電極26を備えるものとして、マッハツェンダ型の第1光 20変調器21 (クロック信号に変調するため、クロック変調器ともいう)が構成され、RZ光変調器20の後段側に設けられる第2光導波路24,第2電極27,第2バイアス電極28を備えるものとして、マッハツェンダ型の第2光変調器(NRZ (Non Return to Zero)信号に変調するため、NRZ変調器ともいう)41が構成される。

【0050】なお、ここでは、基板としてニオブ酸リチウム結晶を用いているが、基板は電気光学効果を有するものであれば良く、例えばタンタル酸リチウム(LiTaO2;LT)結晶等の他の強誘電体結晶を用いることもできる。ここで、LiNbO3結晶やLiTaO2結晶などの電気光学効果を有する基板を用いたRZ光変調器1は、例えばLiNbO3結晶やLiTaO2結晶等からなる基板上の一部に金属膜を形成し、熱拡散させて光導波路を形成するか、又は、金属膜をパターニングした後に、安息香酸中でプロトン交換するなどして光導波路を形成した後、光導波路の近傍に電極を設けることで形成される。

【0051】具体的には、例えば、LiNbOa結晶を 40 基板に用いる場合、基板上にチタン膜(Ti膜)を所望の光導波路形状に合わせてパターニングし、このようにパターニングした状態で、1050℃で7~10時間加熱して熱拡散させることによって、光導波路を形成する。本実施形態では、光導波路は、図11に示すように、入力側光導波路30が対称型の3dBカプラ(光カプラ,導波路型カプラ)29aを介して分岐されて2つの平行な直線状光導波路23b,23cに連結され、さらにこれらの直線状光導波路23b,23cが対称型の3dBカプラ(光カプラ,導波路型カプラ)29bを介 50

してそれぞれ中間光導波路 3 1 及びモニタ用光導波路 2 3 dに連結されるように形成されている。ここでは、 3 d B カプラ 2 9 a , 2 9 b は同じ形のものを用いている。なお、 3 d B カプラ 2 9 a , 直線状光導波路 2 3 b , 2 3 c , 3 d B カプラ 2 9 b によってマッハツェンダ型の第 1 光導波路 2 3 が構成される。

【0052】また、図11に示すように、中間光導波路31がY分岐光導波路(分岐光導波路)24aを介して分岐されて2つの平行な直線状光導波路24b,24cに連結され、さらにこれらの直線状光導波路24b,24cが対称型の3dBカプラ(光カプラ、導波路型カプラ)29cを介してそれぞれ出力側光導波路32及びモニタ用光導波路24dに連結されるように形成されている。なお、Y分岐光導波路24a,直線状光導波路24b,24c,3dBカプラ29cによってマッハツェンダ型の第2光導波路24が構成される。

【0053】ここでは、第1光導波路23及び第2光導波路24を構成する3dBカプラ29a~29cは、導波路型の光カプラ(導波路型カプラ)として形成されている。この3dBカプラ29a~29cとしては、一般的には方向性結合器型カプラ(3dB方向性結合器)が用いられるが、より好ましくは、波長依存性の少なく、歩留まりの良い交差導波路型カプラ(3dB交差導波路型カプラ)を用いる。

【0054】このように、本実施形態のRZ光変調器20は、2つのMZ型LN光変調器21,41と、3つの3dBカプラ29a~29cとを1チップ内に一体に集積化した構造となっている。また、第1電極25は、図11に示すように、一部が第1光導波路23を構成する一方の直線状光導波路23bと重なるように設けられた信号電極25aと、一部が第1光導波路23を構成する他方の直線状光導波路23cと重なるように設けられた接地電極25bとを備えるものとして構成される。この第1電極25を構成する信号電極25aには、例えば20GHzの周波数の正弦波電気信号(マイクロ波信号,高周波信号)をクロック信号として供給するクロック信号供給部(信号供給部)33が接続されている。

【0055】そして、第1電極25にクロック信号供給 部33からクロック信号を供給して、直線状光導波路23b,23cにクロック信号に応じた電圧(クロック信号電圧、信号電圧)を印加することで、直線状光導波路23b,23cの屈折率を $+\Delta n$, $-\Delta n$ のように変化させる。これにより、直線状光導波路23b,23cのそれぞれを伝播する光に位相差を生じさせ、これらの位相差の生じた光を3dBカプラ29bで合波干渉させることで、中間光導波路31を介して、第2光導波路24へ向けて、例えば40GHzの光クロック信号[即ち、

「1」, 「1」, 「1」, …のデータ配列の40Gb/sのRZデータ信号(光RZ信号)に変調された変調信

号] が出力されるようにしている。

【0056】なお、本実施形態では、信号電極25aの 一方の端部(出力側端部,終端)と接地電極25bの一 方の端部(出力側端部,終端)とを抵抗(終端器)で接 続することで進行波電極とし、信号電極25aの他方の 端部(入力側端部)と接地電極25bの他方の端部(入 力側端部)とに接続されるクロック信号供給部33(電 源回路や駆動回路を含む)を介してクロック信号を供給 して、これに応じた電圧が直線状光導波路23b,23 cに印加されるようにしている。このように、第1光変 10 調器21は、高速で駆動することができるようになって いる。

13

【0057】特に、第1電極25の断面形状を変えるこ とで直線状光導波路23b,23cの実効屈折率を制御 し、直線状光導波路23b,23cを伝播する光と、第 1電極25に供給されるマイクロ波の速度とを整合させ ることで、広帯域の光応答特性を得ることができるよう になる。同様に、第2電極27も、図11に示すよう に、一部が第2光導波路24を構成する一方の直線状光 導波路24bと重なるように設けられた信号電極27a 20 と、一部が第2光導波路24を構成する他方の直線状光 導波路24cと重なるように設けられた接地電極27b とを備えるものとして構成される。この第2電極27を 構成する信号電極27aには、第1光変調器21からの 例えば40GHzの光クロック信号に同期したタイミン グで、例えば40Gb/sのNRZデータ信号(電気信 号)を供給するNRZデータ信号供給部(信号供給部) 34が接続されている。

【0058】そして、第2電極27にNRZデータ信号 供給部34からNRZデータ信号を供給して、直線状光 30 導波路24b、24cにNRZデータ信号に応じた電圧 (NRZデータ信号電圧,信号電圧)を印加すること で、直線状光導波路24b, 24cに電界を生じさせ て、直線状光導波路24b, 24cの屈折率を+△m, - Δ mのように変化させる。これにより、直線状光導波 路24b,24cのそれぞれを伝播する光に位相差を生 じさせ、これらの位相差の生じた光を3dBカプラ29 c で合波干渉させることで、出力側光導波路32を介し て、例えば40Gb/sの光RZデータ信号(変調信 号)が出力されるようにしている。

【0059】なお、本実施形態では、信号電極27aの 一方の端部(出力側端部,終端)と接地電極27bの一 方の端部(出力側端部、終端)とを抵抗(終端器)で接 続することで進行波電極とし、信号電極27aの他方の 端部(入力側端部)と接地電極27bの他方の端部(入 力側端部)とに接続されるNRZデータ信号供給部34 (電源回路や駆動回路を含む)を介してNRZデータ信 号を供給して、これに応じた電圧が直線状光導波路24 b, 24cに印加されるようにしている。このように、 第2光変調器41は、高速で駆動することができるよう 50 23b, 23c, 24b, 24c中を伝搬する光が各電

になっている。

【0060】特に、第2電極27の断面形状を変えるこ とで直線状光導波路24b,24cの実効屈折率を制御 し、直線状光導波路24b,24cを伝播する光と、第 2電極27に供給されるマイクロ波の速度とを整合させ ることで、広帯域の光応答特性を得ることができるよう になる。また、第1バイアス電極26は、図11に示す ように、一部が第1光導波路23を構成する一方の直線 状導波路23bと重なるように設けられた電極26a と、一部が第1光導波路23を構成する他方の直線状導 波路23cと重なるように設けられた接地電極26bと を備えるものとして構成される。この第1バイアス電極 26には第1バイアス制御部(例えばバイアス制御回 路) 35が接続されている。

【0061】そして、第1バイアス電極26に第1バイ アス制御部35を通じてバイアス電圧 (DC電圧)を供 給することで、第1光導波路23に対してバイアス電圧 (DC電圧) が印加されるようになっている。ここで は、後述するように、第1バイアス制御部35によっ て、モニタ光の強度に基づいてバイアス電圧を制御する フィードバック制御を行なうことで、第1光変調器21 の動作点電圧の変動を補償している。

【0062】同様に、第2バイアス電極28は、図11 に示すように、一部が第2光導波路24を構成する一方 の直線状導波路24bと重なるように設けられた電極2 8 a と、一部が第2光導波路24を構成する他方の直線 状導波路24cと重なるように設けられた接地電極28 bとを備えるものとして構成される。この第2バイアス 電極28には第2バイアス制御部(バイアス制御回路) 36が接続されている。

【0063】そして、第2バイアス電極28に第2バイ アス制御部36を通じてバイアス電圧(DC電圧)を供 給することで、第2光導波路24に対してバイアス電圧 (DC電圧) が印加されるようになっている。ここで は、後述するように、第2バイアス制御部36によっ て、モニタ光の強度に基づいてバイアス電圧を制御する フィードバック制御を行なうすることで、第2光変調器 41の動作点電圧の変動を補償している。

【0064】本実施形態では、Z軸カットのニオブ酸リ 40 チウム結晶基板 2 2 を用いており、 Z 軸方向の電界によ る屈折率変化を利用するため、第1電極25,第1バイ アス電極26は、第1光導波路23の直線状導波路23 b, 23cの真上に形成され、第2電極27, 第2バイ アス電極28は第2光導波路24の直線状導波路24 b, 24 c の 真上に 形成される。

【0065】このように、本実施形態では、第1電極2 5, 第1バイアス電極26, 第2電極27, 第2バイア ス電極28は、直線状導波路23b, 23c, 24b, 24cの真上にパターニングするため、直線状光導波路

極25,26,27,28によって吸収されてしまうお それがある。これを防ぐために、本実施形態では、LN 基板22と各電極25,26,27,28との間にバッ ファ層を形成している。このバッファ層は例えばSiO 2膜として形成すれば良く、その厚さは、0.2~1μ m程度とすれば良い。

【0066】このため、本R2光変調器20は、第1, 第2電極25,27及び第1,第2バイアス電極26, 28と基板22との間に、基板22の厚さと比べて厚さ の薄いバッファ層を積層したものとして構成される。な 10 アス制御部35に接続されており、第1モニタPD37 お、本実施形態では、第1電極25,第2電極27,第 1バイアス電極26,第2バイアス電極28は、いずれ も1つの信号電極を有するシングル電極とし、RZ光変 調器20をシングル駆動型の光変調器として構成してい るが、これに限られるものではない。例えば、駆動電圧 を低減するためには、2つの信号電極を有するデュアル 電極とし、デュアル駆動型の光変調器として構成すれば 良い。

【0067】ところで、本実施形態では、図11に示す ように、第1光導波路23の出力側には3dBカプラ2 20 9 b が設けられており、この3 d B カプラ29 b の出力 側の一のポートに中間光導波路31を介して第2光導波 路24の入力側、即ち、第2光導波路24のY分岐光導 波路24aが連結されている。つまり、第1光変調器2 1と第2光変調器41とは、光導波方向に沿って直列に 連結されている。

【0068】なお、ここでは、前後に2つの光変調器2 1,41を直列に連結しているが、光変調器の数はこれ に限られるものではない。つまり、複数の光変調器を直 列に連結しても良い。この場合、モニタPD, 信号供給 部も複数設けることになる。これにより、図示しない光 源(半導体レーザ)からの入力光が、入力側光導波路3 0,3dBカプラ29aを介して第1光導波路23に導 入され、この第1光導波路23を伝播する際に所望のク ロック信号(電気信号)に基づいて変調された後、第1 光導波路23の出力側に設けられる3dBカプラ29b 及び3dBカプラ29bの出力側の一のポートに連結さ れている中間光導波路31を介して第2光導波路24へ 導かれ、さらに第2光導波路24でNRZデータ信号 (電気信号) に基づいて変調され、3dBカプラ29c 40 及び3dBカプラ29cの出力側の一のポートに連結さ れている出力側光導波路32を介して、変調された出力 光(信号光,光NR信号)が出力されるようになってい

【0069】本実施形態では、図11に示すように、第 1光導波路23の出力側に設けられる3dBカプラ29 bの他のポートには第1モニタ用光導波路23dが連結 されており、この第1モニタ用光導波路23dは、RZ 光変調器(チップ)20の出力端まで延びている。そし て、第1モニタ用光導波路23dの端部には、第1モニ 50

タPD (フォトディテクタ, 第1バイアス制御用モニタ PD, 光検出部, 光検出器) 37が設けられている。こ れにより、第1光変調器21で変調された光の一部が、 3dBカプラ29bによってモニタ光として分岐されて 第1モニタ用光導波路23 dに導かれ、モニタ光の強度 が第1モニタPD37によって検出されるようになって いる。

【0070】また、図11に示すように、第1モニタト D37は、バイアス電圧の制御を行なうための第1バイ によって検出されたモニタ光の強度信号が第1バイアス 制御部35へ送られるようになっている。そして、第1 バイアス制御部35が、モニタ光の強度に基づいてバイ アス電圧 (DCバイアス電圧) を制御するフィードバッ ク制御を行なうようになっている。つまり、第1バイア ス制御部35は、第1モニタPD37によって検出され た検出値が目標値に近づくように、バイアス電圧のフィ ードバック制御を行なうようになっている。これによ り、第1光変調器21の動作点電圧の変動が補償される ことになる。

【0071】一方、第2光導波路24の出力側に設けら れる3dBカプラ29cの他のポートには第2モニタ用 光導波路24 dが連結されており、この第2モニタ用光 導波路24dは、RZ光変調器(チップ)20の出力端 まで延びている。そして、第2モニタ用光導波路24 d の端部には、第2モニタPD(フォトディテクタ,第2 バイアス制御用モニタ PD, 光検出部, 光検出器) 38 が設けられている。これにより、第2光変調器41で変 調された光の一部が、3dBカプラ29cによってモニ タ光として分岐されて第2モニタ用光導波路24 dに導 かれ、モニタ光の強度が第2モニタPD38によって検 出されるようになっている。

【0072】また、図11に示すように、第2モニタP D38は、バイアス電圧の制御を行なうための第2バイ アス制御部36に接続されており、第2モニタPD38 によって検出されたモニタ光の強度信号が第2バイアス 制御部36へ送られるようになっている。そして、第2 バイアス制御部36が、モニタ光の強度に基づいて、バ イアス電圧 (DCバイアス電圧) のフィードバック制御 を行なうようになっている。つまり、第2バイアス制御 部36は、第2モニタPD38によって検出された検出 値が目標値に近づくように、バイアス電圧のフィードバ ック制御を行なうようになっている。これにより、第2 光変調器 4 1 の動作点電圧の変動が補償されることにな

【0073】このように、本実施形態では、第1光変調 器21によって変調された光(信号光)の一部をモニタ 光として取り出し、このモニタ光の強度を第1モニタP D37で検出するとともに、これとは独立に、第2光変 調器41によって変調された光(信号光)の一部をモニ

タ光として取り出し、このモニタ光の強度を第2モニタ PD38によって検出するようにしている。

17

【0074】そして、第1モニタPD37と、第2モニタPD38とを、それぞれ別個のバイアス制御部35,36に接続している。つまり、第1モニタPD37は、第1光変調器21のバイアス制御を行なうための第1バイアス制御部35に接続し、第2モニタPD38は、第2光変調器41のバイアス制御を行なうための第2バイアス制御部36に接続している。

【0075】これにより、第1光変調器21の動作点電 10 圧の変動を補償するために行なわれるバイアス電圧のフィードバック制御と、第2光変調器41の動作点電圧の変動を補償するために行なわれるバイアス電圧のフィードバック制御とが、それぞれ独立して行なわれるようにしている。したがって、本実施形態にかかる光導波路デバイスとしてのRZ光変調器20によれば、それぞれの光変調器21,41毎に設けられた第1モニタPD37,第2モニタPD38によって、各光変調器21,41によって変調された光をそれぞれ独立にモニタするため、それぞれの光変調器21,41のバイアス制御が容20易、かつ、正確に行なえるようになるという利点がある。

【0076】なお、本第2実施形態では、第1光変調器21及び第2光変調器41は、いずれもマッハツェンダ型の光変調器として構成しているが、これに限られるものではなく、例えば方向性結合器型の光変調器として構成しても良い。また、本第2実施形態では、第2光変調器21の入力側をY分岐光導波路24aとしているが、これに限られるものではなく、例えば3dBカプラとして構成しても良い。

【0077】さらに、本第2実施形態では、第1光変調器21の入射側及び出射側に3dBカプラ29a,29bを設けており、さらに、第2光変調器41の出射側にも3dBカプラ29cを設けているが、これに限られるものではなく、例えばY分岐光導波路として構成しても良い。

(第2実施形態の第1変形例の説明)次に、本発明の第2実施形態の第1変形例にかかる光導波路デバイスとしてのR2光変調器について、図12を参照しながら説明する。

【0078】本第1変形例にかかるRZ光変調器は、上述の第2実施形態のものと比べ、第1光導波路23の出力側に設けられる3dBカプラ29bに連結される第1モニタ用光導波路の構成と、第1光変調器21のバイアス制御に用いられる第1モニタPD37を設ける位置が異なる。つまり、本第1変形例では、図12に示すように、第1光導波路23の出力側に設けられる3dBカプラ29bの出力側の他のポートに連結される第1モニタ用光導波路23dを、RZ光変調器50(チップ)の側面まで延びるように形成し、このRZ光変調器50の側50

面まで延びる第1モニタ用光導波路23dの端部に第1 モニタPD(光検出部)37を設けている。

【0079】なお、その他の構成は上述の第2実施形態のものと同様であるため、ここでは説明を省略する。このように、本第1変形例によれば、上述の第2実施形態の構成による効果に加え、第1モニタPD37をRZ光変調器20の側面に設けることができるため、第1モニタPD37,第2モニタPD38の配設位置の自由度が大きくなるという利点がある。

(第2実施形態の第2変形例の説明)次に、本発明の第 2実施形態の第2変形例にかかる光導波路デバイスとし てのRZ光変調器について、図13を参照しながら説明 する。

【0080】本第2変形例にかかるRZ光変調器は、上 述の第2実施形態のものと比べ、第2光変調器41から 出力される光のモニタ方法が異なる。このため、第2光 導波路24の出力側の構成が異なり、また、第2光導波 路24のバイアス制御に用いられる第2モニタPD(光 検出部)38を設ける位置が異なる。つまり、図13に 示すように、本第2変形例にかかるRZ光変調器60で は、第2光導波路24の出力側をY分岐光導波路61と し、このY分岐光導波路61を出力側光導波路32に連 結して、第2光導波路24からの出力光がY分岐光導波 路61,出力側光導波路32を介して出力されるように している。そして、OFF状態にY分岐光導波路61の 分岐部分から放射される放射光をモニタ光として用いる ようにしている。このため、第2モニタPD38は、R 2光変調器 (チップ) 60の出力側の端面であって、Y 分岐光導波路61の分岐部分からの放射光の強度を検出 30 できるような位置に設けている。

【0081】なお、その他の構成は上述の第2実施形態のものと同様であるため、ここでは説明を省略する。このように、本第2変形例によれば、上述の第2実施形態の構成による効果に加え、第2モニタPD38の配設位置のトレランスを大きくすることができる。

(第2実施形態の第3変形例の説明)次に、本発明の第2実施形態の第3変形例にかかる光導波路デバイスとしてのRZ光変調器について、図14(A),(B)を参照しながら説明する。なお、図14(A)は模式的平面40 図であり、図14(B)は模式的断面図である。

【0082】本第3変形例にかかるRZ光変調器は、上述の第2実施形態のものと比べ、第1光変調器21及び第2光変調器41から出力される光のモニタ方法が異なる。このため、第1光導波路23及び第2光導波路24の出力側の構成が異なり、また、第1光導波路23のバイアス制御に用いられる第1モニタPD(光検出部)37を設ける位置や第2光導波路24のバイアス制御に用いられる第2モニタPD(光検出部)38を設ける位置が異なる。

【0083】つまり、図14(A), (B) に示すよう

に、本第3変形例にかかるRZ光変調器70では、第1 光導波路23の出力側をY分岐光導波路71とし、この Y分岐光導波路71を中間光導波路31を介して第2光 導波路24に連結して、第1光導波路23からの出力光 が Y 分岐光導波路 7 1, 中間光導波路 3 1 を介して第 2 光導波路24へ向けて出力されるようにしている。そし て、OFF状態にY分岐光導波路71の分岐部分から放 射される放射光をモニタ光として用いるようにしてい る。このため、第1モニタPD37は、RZ光変調器 (チップ) 70の出力側の端面であって、Y分岐光導波 10 路71の分岐部分からの放射光の強度を検出できるよう な位置に設けている。

【0084】また、図14(A), (B) に示すよう に、第2光導波路24の出力側をY分岐光導波路72と し、このY分岐光導波路72を出力側光導波路32に連 結して、第2光導波路24からの出力光がY分岐光導波 路72、出力側光導波路32を介して出力されるように している。そして、OFF状態にY分岐光導波路72の 分岐部分から放射される放射光をモニタ光として用いる ようにしている。このため、第2モニタPD38は、R 20 2光変調器 (チップ) 70の出力側の端面であって、Y 分岐光導波路72の分岐部分からの放射光の強度を検出 できるような位置に設けている。

【0085】特に、図14 (B) に示すように、OFF 状態に第1光導波路23のY分岐光導波路71の分岐部 分から放射される放射光は、RZ光変調器(チップ)7 0の厚さ方向に向けて斜めにチップ表面から離れていく ように伝播するため、RZ光変調器70の出力側の端面 において、基板22の底面に近い位置から出射すること になる。このため、第1モニタPD37は、RZ光変調 器70の出力側の端面の基板22の底面に近い位置に設 けることになる。なお、第1モニタPD37の配設位置 は、第1光導波路23のY分岐光導波路71の分岐部分 の位置からRZ光変調器70の出力側の端面までの距離 に応じて決められる。

【0086】一方、図14(B)に示すように、OFF 状態に第2光導波路24のY分岐光導波路72の分岐部 分から放射される放射光は、Y分岐光導波路72の分岐 部分からRZ光変調器 (チップ) 70の出力側の端面ま での距離が近いため、RZ光変調器70の出力側の端面 40 において、基板22の表面に近い位置から出射すること になる。このため、第2モニタPD38は、RZ光変調 器70の出力側の端面において、基板22の表面に近い 位置に設けることになる。なお、第2モニタPD38の 配設位置は、第2光導波路24のY分岐光導波路72の 分岐部分の位置からRZ光変調器70の出力側の端面ま での距離に応じて決められる。

【0087】このように、RZ光変調器70の出力側の 端面において、基板22の表面に近い方の位置に第2モ

板22の表面から離れた位置(即ち、基板の底面に近い 位置) に第1モニタPD37が設けられることになる。 つまり、2つのモニタPD37、38は、対応するY分 岐光導波路71,72の分岐部分から放射される放射光 の強度を検出しうるように、基板22の出力側端面の厚 さ方向に位置をずらして配設されている。

【0088】なお、本第3変形例では、第1光導波路2 3の入力側の構成も異なるものとしている。つまり、本 第3変形例では、第1光導波路23の入力側をY分岐光 導波路73とし、このY分岐光導波路73を介して入力 側光導波路30を第1光導波路23に連結するようにし ている。なお、その他の構成は上述の第2実施形態のも のと同様であるため、ここでは説明を省略する。

【0089】このように、本第3変形例によれば、上述 の第2実施形態の構成による効果に加え、第2モニタP D38の配設位置のトレランスを大きくすることができ る。また、モニタ光を取り出すのにモニタ用光導波路を 形成する必要がないため、RZ光変調器70の全体の大 きさをコンパクトにすることができる。(第2実施形態 の第4変形例の説明)次に、本発明の第2実施形態の第 4変形例にかかる光導波路デバイスとしてのR Z 光変調 器について、図15を参照しながら説明する。

【0090】本第4変形例にかかるRZ光変調器は、上 述の第2実施形態のものと比べ、第1光変調器23の出 力側の構成及び第2光変調器24の出力側の構成が異な る。つまり、図15に示すように、本第4変形例にかか るRZ光変調器80では、第1光導波路23の出力側を Y分岐光導波路81とし、このY分岐光導波路81に、 1:Nの所定の分岐比で分岐する導波路型の1:Nカプ ラ(例えば1:10カプラ,導波路型カプラ)82を連 結している。そして、1:Nカプラ82の一のポート (出力の小さい方) には、R Z 光変調器 (チップ) 8 0 の出力側の端面まで延びるように形成されている第1モ ニタ用光導波路23 dが連結されており、この第1モニ タ用光導波路23dの端部に第1モニタPD (光検出 部) 37が配設されている。

【0091】一方、図15に示すように、1:Nカプラ 82の他のポート(出力の大きい方)には、第2光導波 路24の入力側のY分岐光導波路24aが連結されてお り、第1光導波路23からの出力光がY分岐光導波路8 1, 1:Nカプラ82を介して第2光導波路24へ向け て出力されるようにしている。また、図15に示すよう に、第2光導波路24の出力側もY分岐光導波路83と し、このY分岐光導波路83に、1:Nの所定の分岐比 で分岐する導波路型の1:Nカプラ(例えば1:10カ プラ, 導波路型カプラ) 84を連結している。そして、 1:Nカプラ84の一のポート(出力の小さい方)に は、RZ光変調器(チップ)80の出力側の端面まで延 びるように形成されている第2モニタ用光導波路24 d ニタPD38が設けられ、第2モニタPD38よりも基 50 が連結されており、この第2モニタ用光導波路24dの

端部に第2モニタPD(光検出部)38が配設されている。

21

【0092】一方、図15に示すように、1:Nカプラ84の他のポート(出力の大きい方)には、出力側光導波路32が連結されており、第2光導波路24からの出力光がY分岐光導波路83,1:Nカプラ84,出力側光導波路32を介して出力されるようにしている。なお、本第4変形例では、第1光導波路23の入力側の構成も異なるものとしている。つまり、本第4変形例では、第1光導波路23の入力側をY分岐光導波路85とし、このY分岐光導波路85を介して入力側光導波路30を第1光導波路23に連結するようにしている。なお、その他の構成は上述の第2実施形態のものと同様であるため、ここでは説明を省略する。

【0093】このように、本第4変形例によれば、出力 光は1:Nの比率で弱くなるため、1:Nカプラの分岐 比を適切に設計することにより、分岐後のモニタ光導波 路23d,24dを伝播するモニタ光を減衰させるため に導波路形状を工夫する必要がなく、導波路構造の設計 が容易であるという利点がある。

(第2実施形態の第5変形例の説明)次に、本発明の第2実施形態の第5変形例にかかる光導波路デバイスとしてのR2光変調器について、図16を参照しながら説明する。

【0094】本第5変形例にかかるRZ光変調器は、上述の第2実施形態のものと比べ、第1光変調器21の出力側の構成及び第2光変調器41の出力側の構成が異なり、さらに、第2光変調器41の後段に、3段目のマッハツェンダ型光変調器として、マッハツェンダ型の可変減衰器が設けられている点が異なる。このようなRZ光 30変調器を可変減衰器集積型RZ光変調器という。

【0095】つまり、図16に示すように、本第5変形例にかかるRZ光変調器90では、第1光導波路23の出力側をY分岐光導波路91とし、このY分岐光導波路91に、1:Nの所定の分岐比で分岐する導波路型の1:Nカプラ(例えば1:10カプラ,導波路型カプラ)92を連結している。そして、1:Nカプラ92の一のポート(出力の小さい方)には、RZ光変調器(チップ)90の出力側の端面まで延びるように形成されている第1モニタ用光導波路23dが連結されており、この第1モニタ用光導波路23dの端部に第1モニタPD(光検出部)37が配設されている。

【0096】一方、図16に示すように、1:Nカプラ92の他のポート(出力の大きい方)には、第2光導波路24の入力側のY分岐光導波路24aが連結されており、第1光導波路23からの出力光がY分岐光導波路91、1:Nカプラ92を介して第2光導波路24へ向けて出力されるようにしている。また、図16に示すように、第2光導波路24の出力側もY分岐光導波路93とし、このY分岐光導波路93に、1:Nの所定の分岐比50

で分岐する導波路型の1:Nカプラ(例えば1:10カプラ, 導波路型カプラ)94を連結している。そして、1:Nカプラ94の一のポート(出力の小さい方)には、RZ光変調器(チップ)90の出力側の端面まで延びるように形成されている第2モニタ用光導波路24dが連結されており、この第2モニタ用光導波路24dの端部に第2モニタPD(光検出部)38が配設されている。

【0097】一方、1:Nカプラ94の他のポート(出力の大きい方)には、図16に示すように、マッハツェンダ型の可変減衰器95が連結されている。つまり、第2光変調器41の後段には、マッハツェンダ型の可変減衰器95が連結されている。このため、可変減衰器95には、第2光導波路24からの出力光がY分岐光導波路93,1:Nカプラ94を介して入力されるようになっている。

【0098】ここで、可変減衰器95は、図16に示すように、入力側のY分岐光導波路96a,2つの平行な直線状光導波路96b,96c,出力側のY分岐光導波路96dを備えるマッハツェンダ型の光導波路96と、電極97と、バイアス電極98とを備えるものとして構成される。そして、電極97を介して直線状光導波路96b,96cの屈折率を変化させることで、直線状光導波路96b,96cの屈折率を変化させることで、直線状光導波路96b,96cの透過率を変化させ、直線状光導波路96b,96c内を伝播する光(信号光)の出力(パワー)を減衰させるようになっている。このため、電極97には電圧供給部(電源回路や駆動回路を含む)が接続されている。

【0099】また、可変減衰器95の出力側のY分岐光導波路96dには、1:Nの所定の分岐比で分岐する導波路型の1:Nカプラ(例えば1:10カプラ,導波路型カプラ)99が連結されている。この1:Nカプラ99の一のポート(出力の小さい方)には、RZ光変調器(チップ)90の出力側の端面まで延びるように形成されている第3モニタ用光導波路100が連結されており、この第3モニタ用光導波路100の端部に第3モニタPD(光検出部)101が配設されている。

【0100】そして、第3モニタPD101によって検出されたモニタ光の強度に基づいて、バイアス電圧(DCバイアス電圧)のフィードバック制御が行なわれるようになっている。つまり、第2モニタPD101によって検出された検出値が目標値に近づくように、バイアス電圧のフィードバック制御を行なうようになっている。このため、第2モニタPD101には第3バイアス制御部(バイアス制御回路)が接続されている。

【0101】このように、電極97に所定のDC電圧を 印加するとともに、任意に設定しうる目標値に近づくよ うにバイアス電圧を印加することで、直線状光導波路9 6b,96cに印加されるDC電圧を可変制御して、出 力光のパワーを調節できるようにしている。一方、図16に示すように、1:Nカプラ99の他のポート(出力の大きい方)には、出力側光導波路32が連結されており、可変減衰器95からの出力光が1:Nカプラ99,出力側光導波路32を介して出力されるようにしている。

【0102】なお、本第5変形例では、第1光導波路23の入力側の構成も異なるものとしている。つまり、本第5変形例では、第1光導波路23の入力側をY分岐光導波路102とし、このY分岐光導波路102を介して10入力側光導波路30を第1光導波路23に連結するようにしている。なお、その他の構成は上述の第2実施形態のものと同様であるため、ここでは説明を省略する。

【0103】このように、本第5変形例によれば、上述の第4変形例の場合と同様に、出力光は1:Nの比率で弱くなるため、1:Nカプラの分岐比を適切に設計することにより、分岐後のモニタ光導波路23d,24dを伝播するモニタ光を減衰させるために導波路形状を工夫する必要がなく、導波路構造の設計が容易であるという利点がある。

【0104】なお、図17に示すように、上述の第2実施形態にかかる光導波路デバイスとしてのRZ光変調器20のモニタ用光導波路23d、24dに、上述の第1実施形態のモニタ用光導波路を伝播するモニタ光を減衰させる減衰部9を設けるのも好ましい。これにより、上述の第2実施形態及びその各変形例の構成における効果に加え、モニタ光を正確、かつ確実に検出でき、採用しうるモニタPD10の選択の幅が広がり、また、バイアス制御に用いるのに適正な強度のモニタ光が得られるようになる。なお、第2実施形態の各変形例において、モニタ用光導波路を伝播するモニタ光を減衰させる必要がある場合には、同様にモニタ用光導波路に減衰部9を設ければよい。

【0105】なお、上述の各実施形態及び各変形例では、モニタ用光導波路を通じてモニタ光を取り出す場合にモニタ用PDを基板の端面に取り付けるようにしているものがあるが、これに限られるものではなく、モニタ用光導波路を導かれるモニタ光の強度に応じて、基板の端面から所定距離だけ離した位置(例えば筐体)に取り付けるようにしても良い。

[付記]

(付記1) 電気光学効果を有する基板と、前記基板上に直列に形成される複数のマッハツェンダ型又は方向性結合器型の光導波路と、前記複数の光導波路毎に独立して設けられる複数の電極と、前記複数の光導波路から出射される光の強度をそれぞれ独立して検出する複数の光検出部とを備えることを特徴とする、光導波路デバイス。

【0106】(付記2) 前記複数の光導波路のそれぞ 2マッハツェンダ型光導波路に設けられ、データ信号がれの出力側に設けられる複数の導波路型カプラと、前記 50 供給される第2信号電極と、前記第1マッハツェンダ型

複数の導波路型カプラの一方のポートに連結される複数 のモニタ用光導波路とを備え、前記複数の光検出部が、 それぞれ対応するモニタ用光導波路を通じて導かれるモニタ光の強度を検出することを特徴とする、付記1記載 の光導波路デバイス。

【0107】(付記3) 前記導波路型カプラが3dB カプラであり、前記モニタ用光導波路が、前記3dBカ プラの一方のポートに連結されることを特徴とする、付 記2記載の光導波路デバイス。

(付記4) 前記導波路型カプラが1:Nカプラであり、前記モニタ用光導波路が、前記1:Nカプラの一方のポートに連結されることを特徴とする、付記2記載の光導波路デバイス。

【0108】(付記5) 前記1:Nカプラが、1:1 0カプラであることを特徴とする、付記4記載の光導波 路デバイス。

(付記6) 前記複数の光導波路のうち一の光導波路の出力側に設けられる1又は複数の導波路型カプラと、前記複数の光導波路のうち他の光導波路の出力側に設けられる1又は複数のY分岐光導波路と、前記導波路型カプラの一方のポートに連結される1又は複数のモニタ用光導波路とを備え、前記複数の光検出部のうちの一の光検出部は、対応するモニタ用光導波路を通じて導かれるモニタ光の強度を検出し、他の光検出部は、対応するY分岐光導波路の分岐部分から放射された放射光の強度を検出することを特徴とする、付記1記載の光導波路デバイス

【0109】(付記7) 前記複数の光導波路が、いずれも出力側にY分岐光導波路を有するマッハツェンダ型光導波路であり、前記複数の光検出部が、対応する前記Y分岐光導波路の分岐部分から放射される放射光の強度を検出しうるように、前記基板の出力側端面の厚さ方向に位置をずらして配設されていることを特徴とする、付記1記載の光導波路デバイス。

【0110】(付記8) 前記複数のモニタ用光導波路のうち一のモニタ用光導波路が、前記基板の側面まで延びるように形成され、前記複数の光検出部のうち一の光検出部が、前記一のモニタ用光導波路から出力される光を検出しうるように前記基板の側面に設けられていることを特徴とする、付記2~5のいずれか1項に記載の光導波路デバイス。

【0111】(付記9) 前記基板が、リチウムナイオベートにより構成されることを特徴とする、付記1~8のいずれか1項に記載の光導波路デバイス。

(付記10) 電気光学効果を有する基板と、前記基板上に直列に形成される第1,第2マッハツェンダ型光導波路と、前記第1マッハツェンダ型光導波路に設けられ、クロック信号が供給される第1信号電極と、前記第2マッハツェンダ型光導波路に設けられ、データ信号が供給される第2信号電極と、前記第1マッハツェンダ型

光導波路に設けられ、バイアス電圧を印加される第1バイアス電極と、前記第2マッハツェンダ型光導波路に設けられ、バイアス電圧を印加される第2バイアス電極と、前記第1マッハツェンダ型光導波路から出力される光の強度を検出する第1モニタPDと、前記第2マッハツェンダ型光導波路から出力される光の強度を検出する第2モニタPDとを備えることを特徴とする、光変調器。

25

【0112】(付記11) 前記第1マッハツェンダ型 光導波路又は前記第2マッハツェンダ型光導波路の出力 10 側に設けられる3dBカプラと、前記第1マッハツェン ダ型光導波路又は前記第2マッハツェンダ型光導波路から出力される光のうち前記3dBカプラによって分岐された光をモニタ光として前記第1モニタPD又は前記第2モニタPDへ導くモニタ用光導波路と、前記モニタ用 光導波路を伝播するモニタ光を減衰させる減衰部とを備えることを特徴とする、付記10記載の光変調器。

【0113】(付記12) 電気光学効果を有する基板と、前記基板上に形成される光導波路と、前記光導波路に設けられる電極と、前記光導波路から出力される光の20一部をモニタ光として導くモニタ用光導波路と、前記モニタ用光導波路に設けられ、モニタ光を減衰させる減衰部と、前記モニタ用光導波路を通じて導かれ、前記減衰部によって減衰されたモニタ光の強度を検出する光検出部とを備えることを特徴とする、光導波路デバイス。

【0114】(付記13) 前記光導波路が、マッハツェンダ型光導波路であり、前記マッハツェンダ型光導波路の出力側に3dBカプラを備えることを特徴とする、付記12記載の光導波路デバイス。

(付記14) 前記減衰部が、前記モニタ用光導波路を構成する曲率半径を小さくした曲がり導波路によって構成されることを特徴とする、付記12又は13記載の光導波路デバイス。

【0115】(付記15) 前記減衰部が、前記モニタ 用光導波路を構成する2つ以上の分岐部によって構成されることを特徴とする、付記12又は13記載の光導波 路デバイス。

(付記16) 前記減衰部が、前記モニタ用光導波路を構成する1:Nカプラによって構成されることを特徴とする、付記12又は13記載の光導波路デバイス。

【0116】(付記17) 前記減衰部が、前記モニタ 用光導波路の端部付近に設けられるビーム拡大部によっ て構成されることを特徴とする、付記12~16のいず れか1項に記載の光導波路デバイス。

(付記 18) 前記モニタ用光導波路の端部付近にビーム拡大部を備えることを特徴とする、付記 $12 \sim 16$ のいずれか 1 項に記載の光導波路デバイス。

【0117】(付記19) 前記ビーム拡大部が、前記 モニタ用光導波路の端部を前記基板の端面又は側面から 所定距離の位置とすることによって構成されることを特 50 徴とする、付記17又は18記載の光導波路デバイス。 (付記20) 前記ビーム拡大部が、前記モニタ用光導 波路の端部を2分岐させることによって構成されること を特徴とする、付記17又は18記載の光導波路デバイス。

【0118】(付記21) 電気光学効果を有する基板と、前記基板上に直列に形成される複数のマッハツェンダ型又は方向性結合器型の光導波路と、前記複数の光導波路毎に独立して設けられる複数の電極と、前記複数の光導波路から出射される光の強度をそれぞれ独立して検出する複数の光検出部と、前記複数の光検出部のうちの一の光検出部で検出された光の強度に基づいて、前記一の光検出部に対応する前記光導波路に設けられる前記電極に印加されるバイアス電圧を制御するバイアス制御部とを備えることを特徴とする、光導波路デバイス。

[0119]

【発明の効果】以上詳述したように、本発明の光導波路 デバイス及び光変調器によれば、モニタ用光導波路を介してモニタ光を取り出すため、モニタ光を正確、かつ確 実に検出でき、また、モニタ用光導波路に減衰部を設け、減衰部によって減衰されたモニタ光を光検出部で検出するため、光検出部として採用しうる部品の選択の幅が広がり、また、バイアス制御に用いるのに適正な強度のモニタ光が得られるという利点がある。

【0120】また、本発明の光導波路デバイス及び光変調器によれば、複数のマッハツェンダ型又は方向性結合器型の光導波路を備える光変調器において、それぞれの光変調器毎に設けられた光検出部によって、それぞれ独立にモニタ光を検出し、これに基づいてバイアス制御を30行なうため、バイアス制御を容易、かつ、正確に行なえるという利点がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施形態にかかる光導波路デバイスとしての光変調器の全体構成を示す模式図である。

【図2】本発明の第1実施形態にかかる光導波路デバイスとしての光変調器に備えられる減衰部の構成例を模式的に示す拡大図である。

【図3】本発明の第1実施形態にかかる光導波路デバイスとしての光変調器に備えられる減衰部の他の構成例を 40 模式的に示す拡大図である。

【図4】本発明の第1実施形態にかかる光導波路デバイスとしての光変調器に備えられる減衰部の他の構成例を模式的に示す拡大図である。

【図5】本発明の第1実施形態にかかる光導波路デバイスとしての光変調器に備えられる減衰部の他の構成例を 模式的に示す拡大図である。

【図6】本発明の第1実施形態にかかる光導波路デバイスとしての光変調器に備えられる減衰部の他の構成例を 模式的に示す拡大図である。

【図7】本発明の第1実施形態にかかる光導波路デバイ

スとしての光変調器に備えられる減衰部の他の構成例を 模式的に示す拡大図である。

【図8】本発明の第1実施形態にかかる光導波路デバイスとしての光変調器に備えられる減衰部の他の構成例を 模式的に示す拡大図である。

【図9】本発明の第1実施形態にかかる光導波路デバイスとしての光変調器に備えられる減衰部の他の構成例を 模式的に示す拡大図である。

【図10】本発明の第1実施形態にかかる光導波路デバイスとしての光変調器における信号光及びモニタ光の光 10出力を示す図である。

【図11】本発明の第2実施形態にかかる光導波路デバイスとしてのRZ光変調器の全体構成を示す模式図である。

【図12】本発明の第2実施形態の第1変形例にかかる 光導波路デバイスとしてのRZ光変調器の全体構成を示 す模式図である。

【図13】本発明の第2実施形態の第2変形例にかかる 光導波路デバイスとしてのRZ光変調器の全体構成を示 す模式図である。

【図14】本発明の第2実施形態の第3変形例にかかる 光導波路デバイスとしてのRZ光変調器の全体構成を示 す模式図である。

【図15】本発明の第2実施形態の第4変形例にかかる 光導波路デバイスとしてのRZ光変調器の全体構成を示 す模式図である。

【図16】本発明の第2実施形態の第5変形例にかかる 光導波路デバイスとしてのRZ光変調器の全体構成を示 す模式図である。

【図17】本発明の第2実施形態の他の変形例にかかる 30 光導波路デバイスとしてのRZ光変調器の全体構成を示す模式図である。

【図18】バイアス制御に用いられるモニタ光をモニタ 用光導波路を用いて取り出す方法について説明するため の図である。

【図19】モニタ用光導波路を用いてモニタ光を取り出す場合の課題を説明するための図であって、信号光及びモニタ光の光出力を示す図である。

【図20】RZ光変調器におけるバイアス制御を説明するための図である。

【符号の説明】

- 1 MZ型LN光変調器
- 2 基板
- 2 A 端面
- 3 A 光導波路 (MZ型光導波路)
- 3 光導波路
- 3 a 入力側光導波路
- 3 b Y分岐光導波路
- 3 c, 3 d 直線状光導波路
- 3 e 出力側光導波路

- 3 f モニタ用光導波路
- 3 g 直線状光導波路
- 3 h 2分岐光導波路
- 4 主電極
- 4 a 信号電極
- 4 b 接地電極
- 5 バイアス電極
- 5 a 電極
- 5 b 接地電極
- 6 3 d Bカプラ(導波路型カプラ)
 - 7 データ信号供給部 (信号供給部)
 - 8 バイアス制御部
 - 9 減衰部
 - 9 a 曲がり導波路
 - 9 b 分岐光導波路(複数の分岐光導波路,多分岐光導 波路)
 - 9 c 1:Nカプラ
 - 9 d ビーム拡大部
- 10 モニタPD(フォトディテクタ、バイアス制御用
- 20 モニタPD, 光検出部)
 - 20 RZ光変調器
 - 21, 41 マッハツェンダ型光変調器 (MZ型LN光 変調器)
 - 22 基板
 - 23 第1光導波路
 - 23b, 23c 直線状光導波路
 - 23d モニタ用光導波路
 - 24 第2光導波路
 - 24 a Y分岐光導波路(分岐光導波路)
 - 0 24b, 24c 直線状光導波路
 - 24 d モニタ用光導波路
 - 25 第1電極(主電極)
 - 25a 信号電極
 - 25b 接地電極
 - 26 第1バイアス電極
 - 26a 電極
 - 26b 接地電極
 - 27 第2電極(主電極)
 - 27a 信号電極
- 40 27b 接地電極
 - 28 第2バイアス電極
 - 28a 電極
 - 28b 接地電極
 - 29a 3dBカプラ (導波路型カプラ)
 - 29b 3dBカプラ (導波路型カプラ)
 - 29 c 3 d B カプラ (導波路型カプラ)
 - 30 入力側光導波路
 - 31 中間光導波路
 - 32 出力側光導波路
- 50 33 クロック信号供給部 (信号供給部)

34 NRZデータ信号供給部 (信号供給部)

35 第1バイアス制御部

36 第2バイアス制御部

37 第1モニタPD (光検出部)

38 第2モニタPD (光検出部)

60, 70, 80, 90 RZ光変調器

61, 71, 72, 73, 81, 83, 91, 93 Y

分岐光導波路

82,84,92,94 1:Nカプラ(例えば1:1

0カプラ, 導波路型光カプラ)

96 光導波路

96a, 96d Y分岐光導波路

96b, 96c 直線状光導波路

97 電極

98 バイアス電極

99 1: Nカプラ (例えば1:10カプラ, 導波路型

光カプラ)

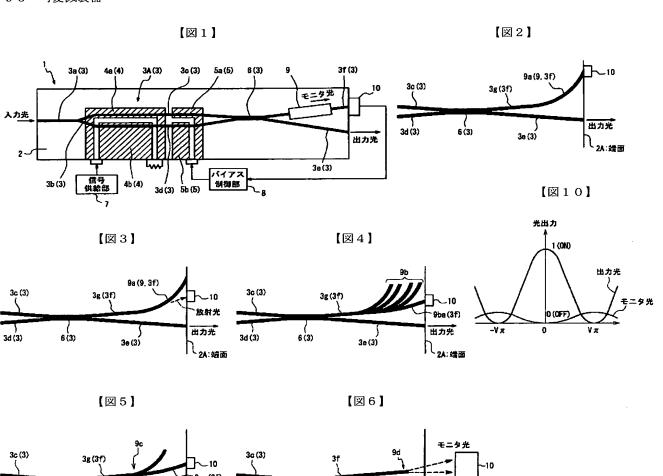
100 第3モニタ用光導波路

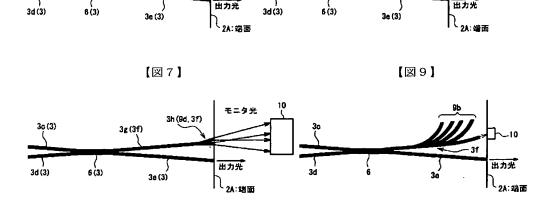
出力光

101 第3モニタPD(光検出部)

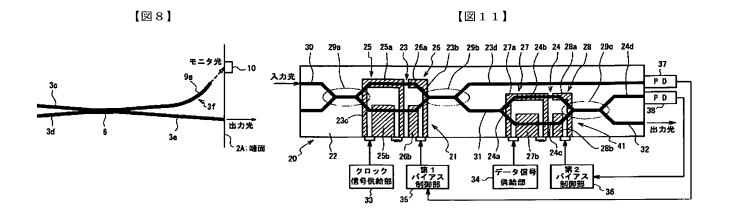
10 102 Y分岐光導波路

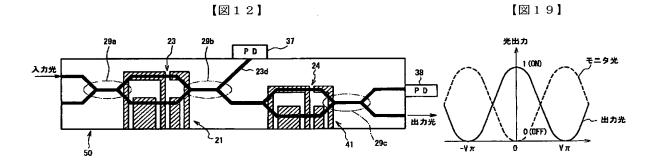
95 可変減衰器

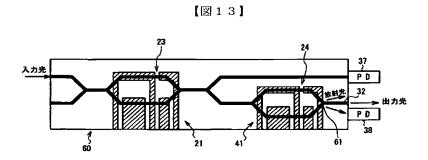


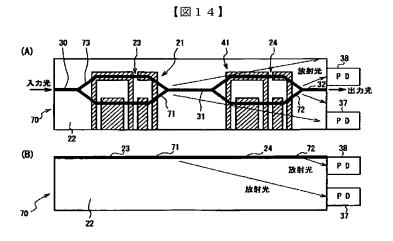


出力光

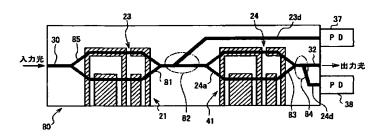




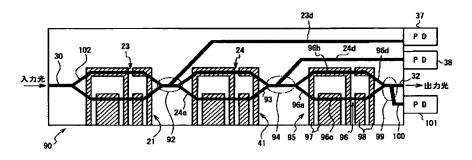




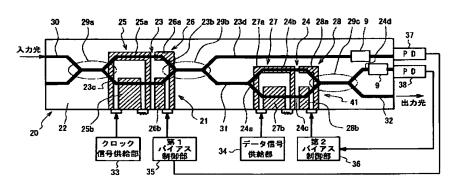
【図15】



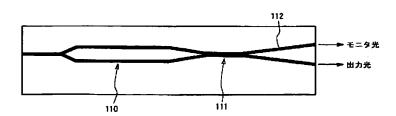
【図16】



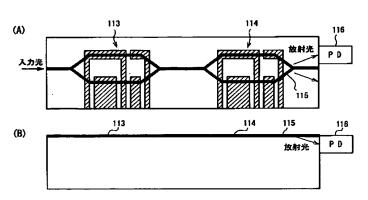
【図17】



【図18】







フロントページの続き。

(72) 発明者 中澤 忠雄 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 1号 富士通株式会社内 F 夕一ム(参考) 2H047 KA03 KA12 KB04 LA12 NA02 QA03 QA04 RA08 2H079 AA02 AA12 BA01 BA03 CA05 DA03 EA04 EA05 FA01 KA19